

「Stand-alone 고출력 EUV 검사기 장비 기술 및 EUV 검사기 인프라 구축 사업」 기술지원기업 모집 공고 안내(안)

산업통상자원부, 대전광역시, (재)대전테크노파크는 반도체산업의 국내 기술경쟁력 성장 및 첨단 반도체 핵심기술 초격차 확보를 위해 다음과 같이 기업을 모집하오니, 관련기업의 많은 신청 바랍니다.

2026년 7월 20일

(재)대전테크노파크 원장

I 모집개요

- ☐ 사 업 명: 산업혁신기반구축사업(R&D)
- ☐ 과 제 명: Stand-alone 고출력 EUV 검사기 장비 기술 및 인프라 구축사업
- ☐ 지원기간: 협약일로 부터 ~ 2026. 11. 20.(금)
- ☐ 지원규모: 3개社(1기업당 최대 15,000천원 이내 지원)
- ☐ 지원분야: EUV 소재 합성 공정개발 기술지원
- ☐ 지원과제: EUV 소재 제조공정 고도화 및 상용화 기술지원
- ☐ 지원대상: 전국 EUV 소재 · 부품 · 장비 관련 중소 · 중견기업
- ☐ 지원내용

구 분		지원프로그램 내용
기술 지원	시제품제작	o 시제품 제조를 위한 합성공정 등 개발 o 시제품 제조에 필요한 원료 및 재료 등 지원 o 1기업당 15,000천원 이내 지원
	기술지도	o EUV PR 소재 물성평가 후 결과분석 및 공정 최적화 (신규 구축 장비 및 기존 장비 활용)
	물성평가 지원	o EUV용 고해상도 유/무기 PR 개발품의 순도 확인과 정성 분석, 정량 확인 등 제공
지원 장비		o 시제품 제작 & 기술지도 - 회분식 반응기(60L~1,000L), 미세유체 반응시스템 및 연속흐름 반응 시스템 o 물성평가 지원 - HPLC, 나노입도분석기, 분산안정도측정기, 수분측정기, 오토클레이브, 다중결정화스크리닝 시스템

□ 지원절차



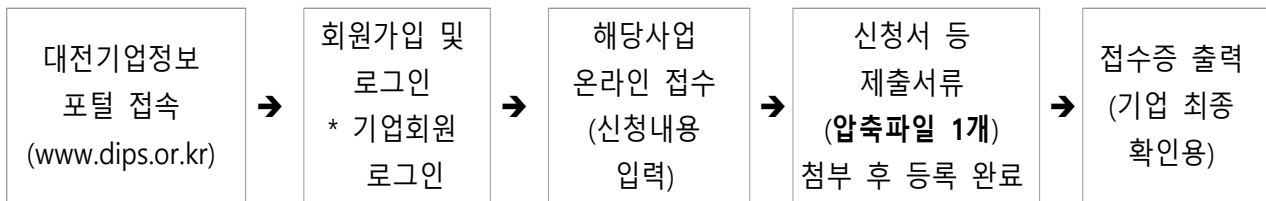
□ 참고사항

- 필요시, 장비 지원에 따른 공정 데이터 비밀유지 협약서 작성
- 기술지원은 일괄로 지원되며 개별적으로 선택 불가
- 공정 데이터(수집, 저장, 분석), 분석모델 및 방법론 등 저장 데이터 제공

II 신청방법 및 진행절차

□ 공고 및 신청기간: 2026.7.20.(월)~11.20.(금), 18:00 / 상시모집, 3개사 선정 이후 종료

□ 신청방법: 신청기간 내 대전기업정보포털에 회원가입 후 온라인 접수



□ 제출서류 안내

NO.	제출 서류	비고
1	· 지원신청서 (붙임 서식 제1호)	파일 등록
2	· 신청자력 요건 검토서 (붙임 서식 제2호)	날인 후 스캔 등록
3	· 개인(기업)정보 수집·이용·제공·조회 동의서 (붙임 서식 제2호)	
4	· 청렴서약서 (붙임 서식 제3호)	
5	· 협약서 (붙임 서식 제4호)	파일 등록
6	· 사업자등록증 / 온라인 접수 시 원클릭 제출 가능	
7	· 표준재무제표증명(국세청, 24~25년도 자료) / 온라인 접수 시 원클릭 제출 가능 ※ 2025년 제출이 불가능한 경우 23~24년도 표준재무제표를 제출하고 2025년 부가 가치세과세표준증명 제출	
8	· 국세 납세증명서(국세청) / 온라인 접수 시 원클릭 제출 가능	
9	· 지방세 납세증명서(민원24시) / 온라인 접수 시 원클릭 제출 가능	
10	· 국민연금가입자명부(2025년도/국민연금관리공단)	
11	· 4대 사회보험 사업장 가입자명부(2026년도/4대사회보험 정보연계센터)	

□ 진행절차

선정평가	■ 평가항목 - 사업 목표 및 결과물의 구체성, 사업실행 가능성, 기술수준 및 경쟁력, 지원필요성, 활용도 및 파급효과, 성과창출 가능성 등 ■ 평가방법: 서면 또는 발표평가 ■ 선정기준: 70점 이상 예산 범위내 고득점 순으로 선정
선정기업 중복성 검토	■ 국가과학기술지식정보서비스(http://www.ntis.go.kr)를 통해 국가 연구개발사업으로 추진하였거나 추진 중인 연구개발과제와의 차별성 검토 실시 ■ 연구개발과제가 기개발 또는 기지원된 연구개발과제와 비교하여 판단요소가 동일하거나 유사한 경우에는 중복과제로 판단 ※ 연구 주제가 유사하더라도 연구 목표, 연구수행방식, 연구단계 등이 다른 경우는 제외
사업추진 (기업지원)	■ 협약체결: 2자협약(선정기업↔대전테크노파크) ※ 협약기간, 협약내용, 협약금액 등 협약에 관한 세부사항은 별도계획 수립 후 추진 - 지원기업 선정 통보 및 수정 사업계획서 제출
결과보고	■ 결과보고(지원기업 → 대전테크노파크) ■ 제출서류: 수행결과보고서, 수행결과물
최종평가	■ 평가 항목: 제반사항 이행여부, 사업목표 달성도, 사업수행과정의 적정성, 결과물의 수준 및 성과, 결과물 활용 ■ 평가 기준: 70점 이상 사업 수행 '성공' 으로 판단
사후관리	■ 기업 만족도 조사 ■ 지원성과 모니터링 등 수행

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

Ⅲ 유의사항

□ 지원제외대상

- 필수제출 서류 누락 또는 허위기재가 발견된 경우
- 다른 지역 및 기관에서 유사사업을 지원받고 있는 경우
- 국가연구개발사업에 참여제한(대표자, 과제책임자 등)을 받고 있는 경우
- 현재 의무사항(각종 보고서 제출, 환수금 납부 등)을 불이행 중인 경우

- 채무불이행 및 부실위험이 인정되는 경우로서 다음 각호 중 어느 하나에 해당하는 경우 (단 비영리기관 및 공기업에 대해서는 적용하지 않음)

NO.	제한사유
1	· 신청기업의 부도
2	· 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우 (단, 중소기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우와 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전기업주 재기지원보증을 받은 경우는 예외로 한다)
3	· 민사집행법에 의하여 채무불이행자명부에 등재되거나, 은행연합회 등 신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록된 경우 (단, 중소기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우와 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전기업 중 재기지원보증을 받은 경우는 예외로 한다)
4	· 파산·회생절차·개인회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우(단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외로 한다.)
5	· 최근 3개 회계연도 말 결산 재무제표 상 부채비율이 연속 500% 이상(자본전액잠식이면 부채비율이 500% 이상에 포함되는 것으로 간주한다) 인 기업 또는 유동비율이 연속 50% 이하인 기업 (단 기업 신용평가등급 중 'BBB' 이상인 경우, 기술신용평가기관(TCB)의 기술신용평가 등급이 'BBB' 이상인 경우 또는 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인 투자기업 중 외국인 투자비율이 50% 이상이며, 기업설립일로부터 5년이 경과되지 않은 외국인 투자기업인 경우, 또는 산업기술혁신사업 공통운영요령 제2조제9의7호의 산업 위기지역 소재 기업은 예외로 한다) 이때, 사업개시일로부터 접수 마감일까지 5년 미만인 기업의 경우는 적용하지 아니한다 ※ 상기의 신용등급 'BBB'에는 'BBB+', 'BBB', 'BBB-' 를 모두 포함함 ※ 회계연도 말 결산 이후 재무상황이 호전된 경우, 수정된 재무제표와 외부회계법인의 의견서 제출 가능
6	· 최근 회계연도 말 결산 기준 자본전액잠식 ※ 회계연도 말 결산 이후 재무상황이 호전된 경우, 수정된 재무제표와 외부회계법인의 의견서 제출 가능
7	· 외부감사 기업의 경우 최근 회계연도 말 결산 감사 의견이 "의견거절" 또는 "부적정"

□ 유의사항

- 접수기간 내에 신청서 및 제출서류를 제출하지 아니하였거나 제출서류 누락, 오류 등에 따른 불이익은 신청기업에 있으므로 제출 전 확인 필수
- 제출된 서류는 지원대상 선정 시 주요 자료로 활용되므로 상세하고 정확하게 작성 요망. 제출된 서류는 반환하지 않으며, 기재된 내용이 사실과 다를 경우 선정을 취소할 수 있음
- 온라인 접수 관련 신청방법 및 자세한 사항은 대전기업정보포털 참조
- 온라인 접수 시 제출 서류 안내 순서대로 압축하여 1개의 압축파일로 첨부 등록
- 진행일정 및 결과는 개별통지 예정

☐ 담당자

○ (사업관련) 대전테크노파크 반도체·나노·소재팀 정영수 책임

– Tel. 042-930-4922, E-mail. jys@djtp.or.kr

○ (장비관련) 대전테크노파크 이차전지·에너지팀 이근규 책임

– Tel. 042-930-4915, E-mail. kklee@djtp.or.kr

○ (시스템문의) 대전테크노파크 정보화팀 박유강 책임

– Tel. 042-251-2872